

ベトナム、FPT 主導で半導体育成拠点をハノイに開設

2025 年 4 月 14 日 作成

カテゴリー ベトナム人材 教育 高度人材・エンジニア

ベトナム、FPT 主導で半導体育成拠点をハノイに開設

2025 年 3 月 28 日、ベトナム・ハノイで「半導体インキュベーション・発展センター（VSIC）」および「FPT-ALCHIP スタートアップ創出スペース」が正式に開設された。本センターは、FPT グループ、国家革新創造センター（NIC）、および戦略的パートナーである台湾・Alchip Technologies を含む複数のテクノロジー企業の協力により設立された。

この取り組みは、ベトナム政府が推進する半導体産業の強化政策—特に「半導体産業の人材育成計画（2030 年 5 万人の技術者育成目標）」「半導体産業戦略（2030 年ビジョン 2050 年）」などの政策に沿ったものであり、公的機関・教育機関・企業が一体となって形成する「三位一体モデル」に基づいている。

NIC と FPT は、すでに短期研修奨学金の提供や全国 40 以上の大学への回路設計支援を行い、米国、日本、台湾、韓国からのテクノロジー企業の誘致活動も展開している。

Alchip の副社長ピーター・テン氏は、ベトナムを技術力に優れた人材供給拠点として高く評価し、同国の半導体分野での国際的地位向上に大きな期待を寄せた。ベトナム財務副大臣グエン・ドック・タム氏もまた、官民協力によるエコシステム形成を称賛し、今後の財政的・制度的支援を約束した。

このセンターは、ベトナムが世界の半導体サプライチェーンにおいて存在感を高め、東南アジアの半導体技術拠点となるための重要な布石となる。

以上